PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-244841

(43) Date of publication of application: 29.09.1989

(51)Int.CI.

B32B 15/08 B32B 27/34 // H05K 1/03

(21)Application number : 63-071819

(71)Applicant: NIPPON STEEL CHEM CO LTD

(22) Date of filing:

28.03.1988

(72)Inventor: TOKUMITSU AKIRA

WATANABE TAKASHI MIYAMOTO KAZUYA

(54) DOUBLE-CONDUCTIVE SIDED POLYIMIDE LAMINATE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a double-sided flexible printed board, which has high dimensional stability at circuit processing and is excellent in heat resistance and flexibility by a structure wherein the laminate concerned consists of a resin layer made of low thermally expansible polyimide-based resin, a resin layer made of thermoplastic polyimide-based resin having specified glass transition point and conductor layers.

CONSTITUTION: Low thermally expansible polyimidebased resin precursor solution and thermoplastic polyimide-based resin or its precursor solution and simultaneously or successively applied on one side of a conductor so as to obtain a single-conductive sided polyimide laminate through heat treatment. A doubleCD CD HI HILL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL

conductive sided polyimide laminate is obtained by fixing said single-conductive sided polyimide laminates, both the resin layers of which are placed inside, under heat and pressure. As the low thermally expansible polyimide-based resin, resin having the linear expansion coefficient of 20×10-6(1/K) or less is preferable and polyamide-imide resin having the unit structure represented by the formula I and polyimide resin having the unit structure

Searching PAJ Page 2 of 2

represented by the formula II are exampled. In this case, Ar1 in the formula I represents the bivalent aromatic group in formula III or IV. Further, as the thermoplastic polyimide-based resin, any one having the glass transition point of 350°C or lower will do.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許

®公開特許公報(A) 平1-

®int. Cl. ⁴

識別配号

庁内簽型番号

@公開 平成 14

B 32 B 15/08 27/34 7310-4F 7016-4F

H 05 K 1/03

8727-5日審査請求 未請求 請求項の]

劉発明の名称 両面導体ポリイミド積層体及びその製造法

创特 顋 昭63-71819

②出 願 昭63(1988)3月28日

福岡県北九州市小倉北区中井2-13-2

福岡県北九州市小倉北区中井2-4-6福岡県北九州市小倉北区中井4-10-3

⑩出 頤 人 新日鐵化学株式会社 ⑭代 珵 人 弁理士 成瀬 勝夫

東京都中央区銀座5丁目13番16号

外3名

明成日

1. 発明の名称

両面導体ポリイミド積層体及びその製造法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 低熱影像性ポリイミド系樹脂からなる少なくとも1つの樹脂圏と、ガラス転移点が350℃以下である熱可塑性ポリイミド系樹脂からなる少なくとも1つの樹脂圏と、緑体圏とを有することを特徴とする両面導体ポリイミド積圏体。
 - (2) 低熱膨張性ポリイミド飛倒脂が一般式(1)

$$\begin{bmatrix}
c_0 & c_0 \\
c_0 & c_0
\end{bmatrix}$$

又は

(R6) n6 (R7) n7 (R8) n8 (組し、式中R1~88は低級アルーキシ母又はハロゲン基を示しっても異なっていてもよく、ま: 4 の整数である)で示される 2 i る)で 表される単位 研造を有す・両面導体ポリイミド 積層体。

(3) 一般式 (I) で表される! Ar₁ が # 0 -{^-}-N-C-{^-}-

特別目

ルコキシ基又はハロゲン基を示す)で表される単位構造を有する請求項 1 記銭の両面導体ポリイミド後層体。

- (5) 低熱酸張性ポリイミド系樹脂の熱膨張係数が20×10⁻⁶(1/K) 以下である論求項こないし4のいずれかに記載の前間導体ポリイミド積層体。
 - (6) 熊可塑性ポリイミド系樹脂が一般式(夏)

(但し、式中Ar₂ は2価の芳香族誌であってその 炭素数が12以上である)で表される単位鋳造を 有する請求項1~5のいずれかに記載の両面導体 ポリイミド番層体。

(7) 熱可塑性ポリイミド系樹脂が一般式(17)

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & & \\ & & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ & & \\ \hline & \\ \hline & \\ \hline & & \\ \hline$$

(但し、式中Ar3 は2個の芳香終基であってその 炭素数が12以上である)で表される単位構造を

本発明は、耐熱性、電気的特性、機械的特性に 便れた両面導体ボリイミド積層体に係り、特にフ レキシアルプリント基板として好適な回路加工性 に優れた両面導体ボリイミド積層体及びその製造 法に関する。

[従来の技術 〕

近年、電子部品及びそれを使った電子機器において、その小型化、軽量化の要請が高まり、これに応じて配線材料についてもその簡略化、高密度化の傾向が進み、フレキシブルブリント基板材料等についても幾外ではない。

フレキシアルプリント基板は、可挽性を有する 印制回路基板であり、電気機器、電子機器の小型 有する崩求項1~5のいずれか ポリイミド嶺層体。

- (3) 一般式 (□) 又は (Ⅳ) 造において、Ar₂ 又はAr₃ が ある請求項 6 又は 7 記載の満面 圏体。
- (9) 導体の少なくとも 1 層が 1~8 のいずれかに記載の両面 層体。

(10) 導体の片面上に低熱能り 神経の 神経の 神経を が発音を が表記を が発音を が表記を が表記を がまる。 が表記を がまる。 がまる。 がまる。 がはないが、 がいまる。 でいる。 でい。 でいる。 で

【産業上の利用分野】

また、実質的に接着削層を有 路基級としての特性の低下、特 スフィルムの有する優れた耐熱 ねているという問題がある。さ 有する他の問題として回路加工 う問題がある。具体的には、ス

特別目

配線を一体化する方向もある。さらには、電気容量の異った配線を必要としたり、より高温に耐える配線材を必要とすることもある。

[発明が解決しようとする決題]

本発明の自的とするところは、回路加工時の寸法安定性が高く、また、脳熱性、可探性等の特性に優れた両面フレキシブルプリント基板を与えることのできる両面準体ポリイミド積層体及びその製造法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

 上記片面等体ポリイミド積層体を内御にして加熱加圧下に圧ೆ イミド積層体とする工程とを含 リント基板用の両面線体ポリイ 法である。

このような性質を有する低熱」 系樹脂の具体例としては、下記・

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(但し、式中Arg は、下記一般式

又は

(但し、式中89~812 は低級ア. ルコキシ勢又はハロゲン基を示し、 位構造を有するポリイミド樹脂・ きる。低熱膨張性の観点から、! 般式([)で表される単位構造。

であるポリアミドイミド倒脂で

特別

接着可能なものも含まれる。

このような性質を示す熱可塑性ポリイミド系樹 齢の具体例としては、下紀一般式(皿)

$$= \left\{ \begin{array}{c} c_0 \\ c_0 \\ c_0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} c_0 \\ c_0 \\ c_0 \end{array} \right\} - 4r_2 + \frac{1}{2} \left\{ \begin{array}{c} c_0 \\ c_0 \\ c_0 \end{array} \right\}$$

(假し、式中AP2 は2個の芳香族基であってその 炭素数が12以上である)で扱される単位構造を 有するものや、一般式(IV)

(個し、式中4r3 は2個の芳香族基であってその 炭素数が12以上である)で扱される単位構造を 有するものを挙げることができる。

ここで、2価の芳香族基Ar₂ 又Ar₃ はの具体例 としては、例えば、

を変化させることができる。さらに、場合によっては、他のポリイミド系樹脂をプレンドすることもできる。

本発明の低熱膨張性ポリイミド前駆体及び熱可 塑性ポリイミド前駆体は、ジアミンとテトラカル ポン酸無水物とを適当な溶網中で質合させること により得られる。ここでいう溶剤とは、ジアミン 及び酸無水物に対して不活性であり、かつ、生成 物であるポリイミトをよく溶解するものである必 要がある。このような溶剤としては、例えばN-ジメチルホルムアミド、N-N-ジメチルフルホキシ ド、N-メチルーピロリドン、ジメチルスルホキシ

等を挙げることができ、好まし である。

また、これらのポリイミド系 R13 R13 H₂ N-R14-(810)_p S1-R14 R13 R13

(値し、式中R14 及びR16 は2 R13 及びR15 は1 価の有機基を 1より大きい整数を示す)で表 シロキサンで変成することもで 熱路場性ポリイミド系衡能、熱 系樹能は、他の構造単位を含ん の配合割合によって縁降張係数

また、ポリイミドに変換した 性を示す場合には、ポリイミド リイミド溶液としてコーティン い。

本発明で使用するポリイミド リイミド溶液には、公知の酸無 使化務等の硬化剤、シランカッ ネートカップリング剤、エポキ 性付与剤、ゴム等の可憐性付与 剤、筋瘍を加えてもよい。

次に、本発明の両面導体ポリ 造法は、基本的には次の2つの

排膜

関脂溶液の導体上へのコーティングの方法としては、いかなる方法であってもよく、ドクタープレード、ロールコーター、ダイコーター、カーテンコーター等公知のコーティング方法で行なうことができる。また、多層ダイのようなコーティング機器を使用して2種類以上のポリイミド系樹脂を同時にコーティングすることも可能である。

コーティングに使用するポリイミド前駆体溶散のポリマー機度は、ポリマーの集合度にもよるが、5~30億量%、好ましくは10~20歳量%である。ポリマー機度が5重量%以下では一回のコーティングによって充分な膜原が得られず、また、30億量%以上では溶液粘度が高くなりすぎてコーティングが函数になる。

導体上に均一な厚みにコーティングされたポリアミック酸溶液は、熱処理により溶剤が除去され、さらにイミド関源されることになるが、その場合に急激に高温で熱処理すると、樹脂表面にスキン 関が生成して溶剤が蒸発し難くなったり、発泡したりするので、低温から徐々に高温までト島させ

ながら熱処理していくのが望れたいといくのがは3年後にはないでは3年後にはない。400℃以上では3年後にない。2年後のでは3年後のでは、30年にない。2年後のでは、1年後のでは、1年後のでは、1年後のである。

用できる。

また、これらの導体について 着力の向上を目的として、サイ ルメッキ、鍋ー亜鉛合金メッキ

特臘平

態製

19のガラス製セパラアルフラスコに室寮を通じながらM,R-ジメチルアセトアミド5569を仕込み、続いて 2'-メトキシ・4.4'-ジアミノペンズアニリド28,30g(0.110mol)と 4.4'-ジアミノシフェニルエーテル22,03g(0.110mol)とを腹呼下に仕込み、その後完全に潜解させた。この溶液を10℃に冷却し、無水ピロメリット酸イプ、849(0.219mol)を30℃以下の温度にイプ、849(0.219mol)を30℃以下の温度に保たれるように少量づつ級加し、低度分析で発射性、整定温で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機样を続け、重合反応を完整で2時間機体を表現しているようによる25℃のみかけれてのボリイミドが駆体姿を得た。

合成例 2: 低熱膨張性ポリイミド前薬体溶液の 調製

ジアミン成分としてP-フェニレンジアミン20.00g (9.185 mgi)、酸無水物成分として3,3',4,4'-ピフェニルテトラカルボン酸無水物 5 4.2 7g (9.184 mol)、反応溶剤としてN-メチルー2-ピロリドン420gを用いた以外は、上記合成例

389を用いた以外は、上記合成例1と阿様にして、B型粘度計による25℃のみかけ粘度が10 Oボイズのポリイミド前駆体溶液を得た。

合成例 5 : 熱可塑性ポリイミド前駆体溶液の調 軽

ジアミン成分として2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] プロパン25、00g(0.061 nol)、酸無水物成分として3.3',4,4'-ペンソフェノンテトラカルボン酸無水物19、62g(0.061 nol)、反応溶剤として8.8-ジメチルアセトアミド178gを用いた以外は、上記合成例1と同様にして、B 製粘度計による25℃のみかけ粘度

1と類様にして、B型粘度計によけ粘度が約850ポイズのポリイを得た。

合成例3: 熱可塑性ポリイミト 製

ジアミン成分として1,3-ビス・キシ)ベンゼン3 0.00g(0水物成分として3.3',4,4'-ベンソカルボン酸無水物3 2.90g c 応路剤として8,8-ジメチルアセトを用いた以外は、上記合成例1 と 型粘度計による25℃のみかけれてのポリイミド前駆体溶液を得た

合成例4:熟可塑性ポリイミト 製

ジアミン成分として 3、3、-ジリスルホン20、00g(9.081 m 分として3、3、4、4、-ベンゾフェノン酸無水物25、96g(9.081 としてジエチレングリコールジ>

テル147gを用いた以外は、上様にして、B型粘度計による25 が120ポイズのポリイミド前界 実施例1

第册

次に、この片面網張ポリイミド教園体の2枚をその樹脂圏を内側にして重ね合せ、油圧式プレス 鉄で圧力50㎏/ck、温度340℃の条件下に1 0分間保持し、全体厚みが120㎞の両面導体ポ リイミド積層体を得た。

数圧着配での180'引剥がし残さは1.2㎏/はであり、また、この両面調張ポリィミド値関係を熱風オープン中200℃で180時間処理した後においても1.1㎏/はの後着力を示し、接着力の低下は小さかった。

実施例2

低級膨張性ポリイミド前駆体溶液として合成例 2の樹脂溶液を使用し、熱可塑性ポリイミド前駆 体溶液として合成例3の樹脂溶液を用いた以外は、 上記実施例1と同様にして片面絹張ポリイミド積 風体及び両面銷張ポリイミド積騰体を作製した。

がし強さは1.8枚/ぱであり、エッチング後のポリイミドフィルムの橡筋張係数は $10 \times 10^{-6} (1/K)$ であった。

次に、この片面開張ポリイミド機関体の2枚を実施例1と回様に熱圧着して積層し、両面積張ポリイミド機関体とした。熱圧着面での180・引刺がし強さは1、2個/ペであり、200℃で180時間処理後の値も1、1個/ペであって接着力の低下は小さかった。

突施例4

低熱膨張性ポリイミド前駆体溶液として合成例 1の樹脂溶液を、また、熱可塑性ポリイミド前駆 体溶液として会成例のの樹脂溶液を使用したDM 片面網張ポリイミド積層体の 強さは〇、7個/は、ポリイミ 勝張儀数は9×10⁻⁶(1/%)であ また、両面網張ポリイミド発 の180°引剥がし強さは1. 200℃で180時間後におい の値を示し接着力の低下は小さ 実施網3

合成を200年を到りたのでは、 のでは、 のでは、

8 0 時間処理後の僚も1. 4 線 力の低下はほとんどなかった。 比較例1

[発明の効果]

玄な明の歌雨過休ポリイミド

特别平

造機によれば、遊接後工なのでその製造工程が簡 略化され、生産性が著しく向上する。

特等出願人 新日鐵化学株式会社 代 理 人 弁理士 成 瀬 勝 夫 (外3名) 手統補正額(昭和63

特許庁長官 小 川 邦 央

1. 事件の表示

昭和63年特許顯第718

2. 発明の名称

両距離体ポリイミド移饋体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住所 東京都中央区銀船五丁 名称 (664) 新日散化学株式

4. 代理人 〒 105 居話 03(4) 住所 東京都港区新供3丁目

氏名 (8273) 弁理士 成

- 5、線正により増加する発明の数
- 6、 構正の対象
 - (1) 明細書の「特許請求の範
 - (2) 野鶴謝の「発明の詳細な

物部調味の第

7. 補正の内容

- (1) 明細書第1~4頁に記載した「特許請求の 範囲」の脳を別紙の通りに補正する。
- (2) 明細書第11頁第30~12行目に記載した「一般式(IV)の研造式」を下記の通りに補正する。

以上

- (1) 低熱膨張性ポリイミド系を くとも1つの樹脂層と、ガラスを 以下である熱可塑性ポリイミドを なくとも1つの樹脂圏と、海体を を領徴とする両面等体ポリイミ!
 - (2) 仮熱膨張性ポリイミド系も

BEST AVAILABLE COD

特問

又は

(但し、式中R1~R8は低級アルキル器、低級アルコキシ 要又はハロゲン 基を示し、互いに同じであっても異なっていてもよく、また、n1~n8は〇~4の整数である)で示される2個の芳香族基である)で表される単位構造を有する請求項1 記載の両面導体ボリイミド積層体。

{3} 一般式(I)で表される単位構造において、

である講求項2記収の両面導体ポリイミド積層体。

(4) 低熱膨張性ポリイミド系樹脂が一般式(Ⅱ)

$$\left\{ \begin{array}{c|c}
 & C0 & C0 & R9 & R10 \\
\hline
 & C0 & R11 & R12 & R$$

(個し、式中R9~R12 は低級アルキル基、低級ア

有する精求項 7~5のいずれかに記載の両面導体 ポリイミド積層体。

- (8) 一般式(□) 又は(Ⅳ) で聚される単位機 造において、Ar₂ 又はAr₃ が 〇-SO₂〇 で ある請求項6又は7記載の両面導体ポリイミド積 層体。
- (9) 導体の少なくとも1層が網絡である請求項 1~8のいずれかに脱載の両面導体ポリイミド機 図体。
- (10) 導体の片面上に低熱膨張ポリイミド系樹脂 前駆体溶液及び熱可塑性ポリイミド系樹脂又はそ の前駆体溶液を同時に又は逐時に塗工し、これを 40円和1. 中間が40円割性ポリイミド溶樹脂層で

ルコキシ基又はハロゲン壁を元 位構造を有する請求項1記載6 F積層体。

- (6) 依然膨張性ポリイミド! が20×10⁻⁶(1/K) 以下である! いずれかに記載の両面導体ポ!
 - (6) 独可塑性ポリイスド系4

(但し、式中AF₂ は 2 価の芳? 炭素数が 1 2 以上である) で? 有する請求項 1 ~ 5 のいずれ? ポリイミド検脳体。

(7) 熱可塑性ポリイミド系も

(但し、式中AF3 は2頭の芳香 炭素数が12以上である)でき